

フォーラム開催案内

『放射光フォーラム'93』

—界面の世界に“光”をあてる!—

1. 開催の趣旨

放射光を用いた半導体表面・界面の先端的研究成果を集めて講演会を開催し、今後の放射光利用界面研究の方向を議論する。また、これを通じて放射光研究の裾野拡大をめざす。

2. 主催：日本放射光学会

3. 協賛：未定

4. 日時：平成5年11月5日(月) 10時～17時

5. 場所：東大本郷山上会館2F大会議室

6. 講演内容 (予定)

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| (1) 放射光表面・界面解析概論 | 太田 俊明 (東大) |
| (2) デバイス側から見た表面・界面 | 榊 裕之 (東大) |
| (3) 結晶成長過程の Real time X線散乱解析 .. | Paul Fuoss (AT&Tベル研) |
| (4) 界面埋め込み層のX線による構造解析 | 水木純一郎 (NEC) |
| (5) 半導体表面励起プロセス | 英 貢 (豊橋技科大) |
| (6) 半導体超格子構造のEXAFS解析 | 大柳 宏之 (電総研) |
| (7) パネル討論 | |

放射光学会誌 Vol.6, No.3 に詳細プログラムを掲載します。

7. 参加費：

放射光学会会員 4,000 円, 一般 6,000 円, 学生 2,000 円

8. 参加申込み：

下記の申込書に記入し、本学会事務局あて FAX (03-3812-3997) でお送り下さい。

「放射光フォーラム'93」—界面の世界に“光”をあてる!—
参加申込書

お名前 _____

御所属(部, 課, 科) _____

(連絡先)

御住所 〒 _____

TEL _____

FAX _____